

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-040149
(43)Date of publication of application : 13.02.2001

(51)Int.CI. C08L 23/02
C08G 79/02
C08K 3/22
C08K 3/32
C08K 5/5399
C08K 9/10
H01B 3/00
H01B 3/44
H01B 7/295
//(C08L 23/02
C08L 85:02)

(21)Application number : 11-218180
(22)Date of filing : 30.07.1999

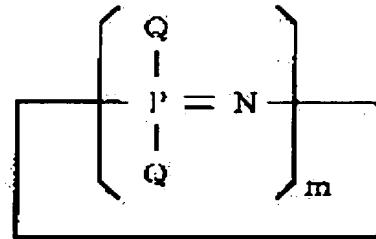
(71)Applicant : CHEMIPROKASEI KAISHA LTD
(72)Inventor : FUKUOKA NAOHIKO
YASUDA HEINOSUKE
NISHIMATSU MASAYUKI
HAYASHI HIDEKI
OMAE YOSHINORI

(54) FLAME-RETARDANT RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flame-retardant resin composition, which exhibits excellent flame retardancy when used in small amounts and does not generate any halogen gas when heated or burnt, by compounding a phosphazhen derivative and a metal hydroxide as a flame retardant in a polyolefin resin.

SOLUTION: A cyclic phosphazhen derivative (A) represented by formula I [wherein, (m) is 3 to 10; Q represents an aryloxy group of OAr or an alkoxy group of OR in which the numbers of OAr and OR in the molecule satisfy all the following relations: 1 ≤(the number of OAr groups)≤2m-1, 1≤(the number of OR groups)≤2m-2n=, and (the number of OAr groups)+(the number of OR groups = 2m)], and a metal hydroxide (B) represented by formula II (wherein Z represents 2 or 3; and M is a metal selected from metals of groups IIa and IIb and groups IIIa and IIIb of the periodic table) are compounded as a flame retardant in a polyolefin resin. The flame retardant is compounded in an amount of 10 to 60 wt.% based on the total weight of the resin and flame retardant provided that the components (A) and (B) are used at rates of 1 to 40 wt.% of the component (A) and 99 to 60 wt.% of the component (B), thereby obtaining a flame-retardant polyolefin resin composition having an oxygen uindex of 27 or over.



II

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-40149

(P2001-40149A)

(43) 公開日 平成13年2月13日 (2001.2.13)

(51) Int.Cl.⁷
C 08 L 23/02
C 08 G 79/02
C 08 K 3/22
3/32
5/5399

識別記号

F I
C 08 L 23/02
C 08 G 79/02
C 08 K 3/22
3/32
5/5399

テマコート[®] (参考)
4 J 002
4 J 030
5 G 303
5 G 305
5 G 316

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 12 頁) 最終頁に統ぐ

(21) 出願番号 特願平11-218180

(22) 出願日 平成11年7月30日 (1999.7.30)

(71) 出願人 394013644

ケミプロ化成株式会社
兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号

(72) 発明者 福岡 直彦

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号 ケミプロ化成株式会社内

(72) 発明者 保田 平之介

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号 ケミプロ化成株式会社内

(74) 代理人 100094466

弁理士 友松 英爾 (外1名)

最終頁に統ぐ

(54) 【発明の名称】 難燃性樹脂組成物

(57) 【要約】

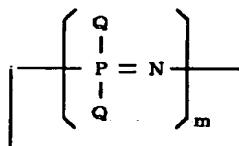
【課題】 無機難燃剤ハロゲンを含まない有機リン系難燃剤を併用することにより少量の添加量で優れた難燃性を有するポリオレフィン系樹脂組成物およびそれなり

る成形品の提供。

【解決手段】 ポリオレフィン系樹脂に難燃剤として、(A) (イ) 下記一般式(1)

【化1】

…… (1)



〔式中、mは3～10の整数であり、Qのうちいずれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基である。〕

M(OII)_z

(式中のzは2または3、Mは周期表の第二族または第三族金属よりなる群から選ばれた金属である。) で示さ

で示される環状ホスファゼン誘導体および(B)下記一般式(3)

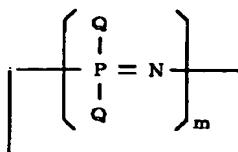
【化2】

…… (3)

れる金属水酸化物を配合したことを特徴とする難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリオレフィン系樹脂に難燃剤として、

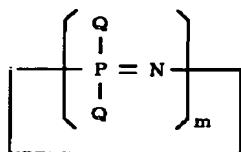


〔式中、mは3～10の整数であり、Qのうちいずれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの数式の関係をすべて満たすものである。〕

$$[数1] 1 \leq (\text{OAr基の数}) \leq 2m - 1$$

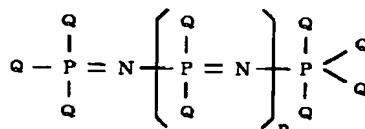


(式中のzは2または3、Mは周期表の第二主族の金属、第三主族の金属、第二副族の金属および第三副族の金属よりなる群から選ばれた金属である。)で示される金属水酸化物を配合したことを特徴とする難燃性ポリオ



〔式中、mは3～10の整数であり、Qのうちいずれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの数式の関係をすべて満たすものである。〕

$$[数2] 1 \leq (\text{OAr基の数}) \leq 2m - 1$$



〔式中、nは1～20の整数であり、Qのうちいずれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの数式の関係をすべて満たすものである。〕

$$[数3] 1 \leq (\text{OAr基の数}) \leq 2n + 6$$



(式中のzは2または3、Mは周期表の第二主族の金属、第三主族の金属、第二副族の金属および第三副族の金属よりなる群から選ばれた金属である。)で示される金属水酸化物を配合したことを特徴とする難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項3】 さらに(C)赤磷を配合してなる請求項1または2記載のポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項4】 ポリオレフィン系樹脂と、前記(A)と(B)または前記(A)、(B)および(C)よりなる

(A) (イ) 下記一般式(1)

【化1】

……(1)

$$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2m - 1$$

$$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2m$$

で示される環状ホスファゼン誘導体および(B)下記一般式(3)

【化2】

……(3)

レフィン系樹脂組成物。

【請求項2】 ポリオレフィン系樹脂に難燃剤として、

(A) (イ) 下記一般式(1)

【化3】

……(1)

$$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2m - 1$$

$$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2m$$

で示される環状ホスファゼン類と(ロ)下記一般式(2)

【化4】

……(2)

$$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2n + 6$$

$$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2n + 7$$

で示される鎖状ホスファゼン類からなるホスファゼン誘導体混合物および(B)下記一般式(3)

【化5】

……(3)

難燃剤との合計重量に対して、前記難燃剤の合計重量が10～60重量%である請求項1、2または3記載の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項5】 酸素指数が2.7以上である請求項1ないし4のいずれか記載の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項6】 前記(B)を主成分とする粉末または粒子の表面に、前記(A)を被覆処理もしくはマイクロカプセル化処理された状態で使用されている請求項1ないし4のいずれか記載の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

しらのいすれか記載の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1ないし6のいすれか記載の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物よりなることを特徴とする成形品。

【発明の詳細な説明】

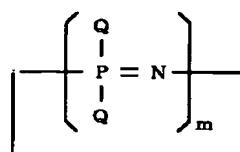
【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物およびそれよりなる成形品に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、ポリオレフィン系樹脂はその加工性、耐薬品性、耐候性、電気的特性および機械的強度等の優位性を活かして産業用および家庭用電気製品等の分野に多用されており、ポリオレフィン系樹脂の使用量が増加している。しかし、ポリオレフィン系樹脂にも強く難燃性が要求されており、かつその要求度合いが近年次第に強まってきている。

【0003】特に最近では、電線やケーブル等に対し従来の難燃化に際しての主要物質であったハロゲン含有化合物を単独、あるいは酸化アンチモンなどのアンチモン化合物とを組み合わせて難燃剤とし、それをポリオレフィン系樹脂に配合した難燃性樹脂組成物が、燃焼時または成型時等にハロゲン系ガスを発生することから、これが問題化されている。さらに、これらガスの発生が電気特性や電送特性を阻害する場合が多いとされている。そのため、燃焼時または成型時等にこれらのハロゲン系ガスを発生しない難燃性樹脂組成物が要求されるようにな

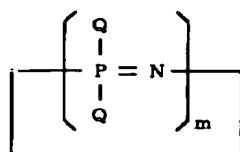


〔式中、mは3～10の整数であり、Qのうちいすれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの数式の関係をすべて満たすものである。〕

$$[数4] 1 \leq (\text{OArの数}) \leq 2m - 1$$

$$M(\text{OH})_z$$

(式中のzは2または3、Mは周期表の第二主族の金属、第三主族の金属、第二副族の金属および第三副族の金属よりなる群から選ばれた金属である。)で示される金属水酸化物を配合したことを特徴とする難燃性ポリオ



〔式中、mは3～10の整数であり、Qのうちいすれか

が前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qの

が前記ORに起因するアルコキシ基である。〕

【0004】これら的要求に応じるため近年、樹脂の燃焼温度において脱水熱分解の吸熱反応が樹脂の熱分解、燃焼開始温度と重複した温度領域で起こることで難燃化効果を増大し得る特定の金属水和物が無機難燃剤として使用されている。しかしながら、無機難燃剤のみではその難燃性付与効果があまり強くないために多量に配合しなければならず、そのため得られる成形品の機械的強度に悪影響を与える等の欠点が生じている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明の目的は、無機難燃剤とハロゲンを含まない有機リン系難燃剤を併用することにより少量の添加量で優れた難燃性を有するポリオレフィン系樹脂組成物およびそれよりなる成形品を提供する点にある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、樹脂組成物の難燃性の向上および樹脂本来の特性の低下を抑制するため種々のノンハロゲン難燃剤および添加剤またはそれらの添加量について鋭意研究した結果、ホスファゼン類の中でも同一分子内にアリールオキシ基とアルコキシ基の両方を含有するホスファゼンと水酸化金属化合物を配合することで難燃性の向上および樹脂本来の特性の低下を抑制することを見出し本発明を完成させるに至ったものである。

【0007】すなわち本発明の第一は、ポリオレフィン系樹脂に難燃剤として、(A) (イ) 下記一般式(1)

【化6】

…… (1)

$$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2m - 1$$

$$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2m$$

で示される環状ホスファゼン誘導体および(B)下記一般式(3)

【化7】

…… (3)

レフィン系樹脂組成物に関する。

【0008】本発明の第二は、ポリオレフィン系樹脂に難燃剤として、(A) (イ) 下記一般式(1)

【化8】

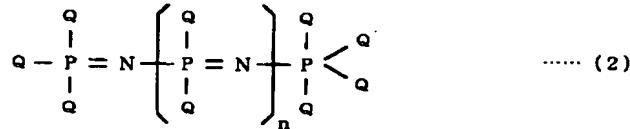
…… (1)

が前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qの

うち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの式の関係をすべて満たすものである。

【数5】 $1 \leq (\text{OAr基の数}) \leq 2m - 1$

$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2m - 1$



〔式中、nは1～20の整数であり、Qのうちいずれかが前記OArに起因するアリールオキシ基であり、Qのうち残りが前記ORに起因するアルコキシ基であって、かつ分子中のOArの数、ORの数は下記3つの式の関係をすべて満たすものである。〕

【数6】 $1 \leq (\text{OAr基の数}) \leq 2n + 6$

$M(\text{OH})_z$

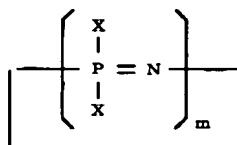
(式中のzは2または3、Mは周期表の第二主族の金属、第三主族の金属、第二副族の金属および第三副族の金属よりなる群から選ばれた金属である。)で示される金属水酸化物を配合したことを特徴とする難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物に関する。

【0009】本発明の第三は、さらに(C)赤磷を配合してなる請求項1または2記載のポリオレフィン系樹脂組成物に関する。

【0010】本発明の第四は、前記難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物よりなることを特徴とする成形品に関する。

【0011】前記(A)と(C)よりなる難燃剤または前記(A)、(B)、(C)よりなる難燃剤の使用量は、ポリオレフィン系樹脂と前記難燃剤の合計重量に対して10～60重量%、好ましくは30～50重量%である。

【0012】10～60重量%を占める難燃剤の相互使用割合は、難燃剤が(A)と(B)よりなる場合には、(A)が1～40重量%、好ましくは5～30重量%、(B)が99～60重量%、好ましくは95～70重量%であり、難燃剤が(A)と(B)、(C)よりなる場合には、(A)1～40重量%、好ましくは4～30重量%、(B)98～60重量%、好ましくは95～70



〔式中、Xはハロゲン原子、mは3～10の整数である。〕で示される環状クロロホスファゼン類と下記一般

$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2m$
で示される環状ホスファゼン類と(口)下記一般式(2)

【化9】

$1 \leq (\text{OR基の数}) \leq 2n + 6$

$(\text{OAr基の数}) + (\text{OR基の数}) = 2n + 7$

で示される鎖状ホスファゼン類からなるホスファゼン誘導体混合物および(B)下記一般式(3)

【化10】

……(3)

重量%、(C)0.1～15重量%、好ましくは1～10重量%である。

【0013】本発明に使用される一般式(1)および/または(2)で示されるホスファゼン類は、同一分子内にアリールオキシ基とアルコキシ基の両方を含有するホスファゼンであれば特に制限されず、式中のQの基(アルコキシ基またはアリールオキシ基)の代表例を以下に例示する。

【0014】前記アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基などを挙げることができるが、その炭素数は1～8が好ましい。前記アリールオキシ基としては、例えば、非置換又はメチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、tert-ブチル基、tert-オクチル基、メトキシ基、エトキシ基、2,3-ジメチル基、2,4-ジメチル基、2,5-ジメチル基、2,6-ジメチル基、3,5-ジメチル基、フェニル基等で置換されたフェニルオキシ基などを挙げることができる。さらに、前記アリール基としては、ナフチル基などを挙げることができる。

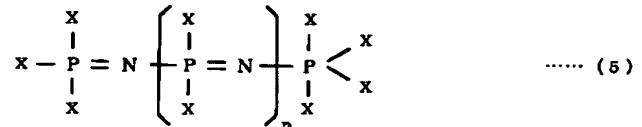
【0015】前記一般式(1)および(2)で示されるホスファゼン混合物は、下記一般式(4)

【化11】

……(4)

式(5)

【化12】



(式中、Xはハロゲン原子、nは1～20の整数である。)で示される鎖状クロロホスファゼンの混合物と下

A r QM

(式中、Arはアリール基、Mはアルカリ金属である。)で示されるアルカリ金属フェノラートおよび一般ROM

KOMI

(式中、Rはアルキル基、Mはアルカリ金属である。)で示されるアルカリ金属アルコラートと有機溶媒(例えればテトラヒドロフランなど)中で反応させることにより得られる(特願平11-172743号、特願平11-182185号、特願平11-197798号参考)。

【0016】ハロゲン化ホスファゼン類の合成法は、例えば、横山〔日本化学雑誌第80巻第10号p 1118 (1959)〕には、五塩化りんと塩化アンモニウムをモノクロロベンゼン中、反応させることで環状および鎖状のクロロホスファゼン混合物が得られ、このクロロホスファゼン混合物を石油エーテルから再結晶するとm p. 112~113℃の白色斜方状結晶のヘキサクロロホスファゼン〔一般式(1) $m=3$ 〕が得られることが報告されているように公知である。

【0017】本発明において用いられる前記一般式
(1)で示される環状ホスファゼンの具体例としては、
モノメトキシペンタフェノキシシクロトリホスファゼン、ジメトキシテトラフェノキシシクロトリホスファゼン、トリメトキシトリフェノキシシクロトリホスファゼン、ジフェノキシテトラメトキシシクロトリホスファゼン、モノフェノキシペンタメトキシシクロトリホスファゼン、モノエトキシペンタフェノキシシクロトリホスファゼン、ジエトキシテトラフェノキシシクロトリホスファゼン、トリエトキシトリフェノキシシクロトリホスファゼン、ジフェノキシテトラエチルシクロトリホスファゼン、モノフェノキシペンタエトキシシクロトリホスファゼン、モノn-プロポキシペンタフェノキシシクロトリホスファゼン、ジn-プロポキシテトラフェノキシシクロトリホスファゼン、トリn-プロポキシトリフェノキシシクロトリホスファゼン、ジフェノキシテトラn-プロポキシシクロトリホスファゼン、モノフェノキシペントn-プロポキシシクロトリホスファゼン、モノis-o-プロポキシベンタフェノキシシクロトリホスファゼン、ジis-o-プロポキシテトラフェノキシシクロトリホスファゼン、トリis-o-プロポキシトリフェノキシシクロトリホスファゼン、ジフェノキシテトラis-o-プロポキシシクロトリホスファゼン、モノフェノキシペントis-o-プロポキシシクロトリホスファゼン、モノ

記一般式(6)

【化13】

..... (6)

式(7)

【化14】

..... (7)

メトキシペンタ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジメトキシテトラ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリメトキシトリ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ（ \circ -トリルオキシ）テトラメトキシシクロトリホスファゼン、モノ（ \circ -トリルオキシ）ペンタメトキシシクロトリホスファゼン、モノエトキシペンタ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジエトキシテトラ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリエトキシトリ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ（ \circ -トリルオキシ）テトラエチルシクロトリホスファゼン、モノ（ \circ -トリルオキシ）ペンタエトキシシクロトリホスファゼン、モノ n -プロポキシペンタ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ n -プロポキシテトラ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリ n -プロポキシトリ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ（ \circ -トリルオキシ）テトラ n -プロポキシシクロトリホスファゼン、モノ（ \circ -トリルオキシ）ペンタ n -プロポキシシクロトリホスファゼン、モノiso-プロポキシペンタ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジiso-プロポキシテトラ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリiso-プロポキシトリ（ \circ -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、モノ（ \circ -トリルオキシ）ペンタiso-プロポキシシクロトリホスファゼン、モノメトキシペンタ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジメトキシテトラ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリメトキシトリ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ（ m -トリルオキシ）テトラメトキシシクロトリホスファゼン、モノ（ m -トリルオキシ）ペンタメトキシシクロホスファゼン、モノエトキシペンタ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジエトキシテトラ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、トリエトキシトリ（ m -トリルオキシ）シクロトリホスファゼン、ジ（ m -トリルオキシ）テトラエチルシクロトリホスファゼン、モノ（ m -トリルオキシ）ペンタエトキシシクロトリホスファゼン、モノ n -プロポキシペンタ（ m -トリルオキシ）シクロトリホ

i s o - プロポキシヘキサ (o-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (o-トリルオキシ) トリ i s o - プロポキシシクロテトラホスファゼン、テトラ i s o - プロポキシテトラ (o-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ i s o - プロポキシトリ (o-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (o-トリルオキシ) ヘキサ i s o - プロポキシシクロテトラホスファゼン、ヘプタ i s o - プロポキシモノ (o-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ (m-トリルオキシ) モノメトキシシクロテトラホスファゼン、ジメトキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリメトキシシクロテトラホスファゼン、テトラメトキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタメトキシトリ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (m-トリルオキシ) ヘキサ i s o - プロポキシモノ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ (m-トリルオキシ) モノエトキシシクロテトラホスファゼン、ジエトキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリエトキシシクロテトラホスファゼン、テトラエトキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタエトキシトリ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (m-トリルオキシ) ヘキサメトキシシクロテトラホスファゼン、ヘプタメトキシモノ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ (m-トリルオキシ) モノエトキシシクロテトラホスファゼン、ジエトキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリエトキシシクロテトラホスファゼン、テトラエトキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタエトキシトリ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (m-トリルオキシ) ヘキサエトキシシクロテトラホスファゼン、ヘプタエトキシモノ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ (m-トリルオキシ) モノ n - プロポキシシクロテトラホスファゼン、ジ n - プロポキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリ n - プロポキシシクロテトラホスファゼン、テトラ n - プロポキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ n - プロポキシトリ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (m-トリルオキシ) ヘキサ n - プロポキシシクロテラホスファゼン、ヘプタ n - プロポキシモノ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ (m-トリルオキシ) モノ i s o - プロポキシシクロテラホスファゼン、ジ i s o - プロポキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリ i s o - プロポキシシクロテラホスファゼン、テトラ i s o - プロポキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ i s o - プロポキシトリ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ジ (m-トリルオキシ) ヘキサ i s o - プロポキシシクロテラホスファゼン、ジ i s o - プロポキシヘキサ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ (m-トリルオキシ) トリ i s o - プロポキシシクロテラホスファゼン、テトラ i s o - プロポキシテトラ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ペンタ i s o - プロポキシモノ (m-トリルオキシ) シクロテトラホスファゼン、ヘプタ i s o - プロポキシシクロベントナホスファゼン、モノメトキシノナフェノキシシクロペンタホスファゼン、ジメトキシオクタフェノキシシクロペンタホスファゼン、ヘプタフェノキシトリメトキシシクロペンタホスファゼン、ヘキサフェノキシテトラメトキシシクロペンタホスファゼン、ペンタメトキシペンタフェノキシシクロペンタホスファゼン、ヘキサメトキシテトラフェノキシシクロペンタホスファゼン、ヘブタメトキシトリフェノキシシクロペンタホスファゼン、ジフェノキシオクタメトキシシクロペンタホスファゼン、モノフェノキシノナメトキシシクロペンタホスファゼンなどが挙げられる。

【0018】前記一般式(2)で示される鎖状ホスファゼンとしては、前記環状ホスファゼンと同様の置換基を有する化合物が挙げられる。

【0019】金属水酸化物の金属としては、周期表の第

二主族または第三主族の金属、第二副族または第三副族の金属、例えば、カルシウム、亜鉛または好ましくはマグネシウムおよび（または）アルミニウムである。これらの金属水酸化物は、単独でもよいが、これらの金属水酸化物を有機化合物、例えば、高級脂肪族カルボン酸の第二主族または第三主族の金属塩、第二副族または第三副族の金属塩で被覆されたものでもよい。特に水酸化マグネシウムは、キスマー5A、5B、5E、5J（商品名 協和化学製）、マグシーズN-3、N-1、水マグ200、10、10A、スターマグUM、M、L、S、C、CY（商品名 神島化学製）、FR-200（商品名 プロモケム・ファーイースト製）などとして市販されているから、これをそのまま使用してもよい。

【0020】前記赤磷は単独でもよいし、また、適當な無機化合物あるいは有機化合物で被覆されたものでもよいし、さらには、非ハロゲン系有機高分子組成物で希釈されたものでもよい。該赤磷の市販品として、ノーバレッド120、120UF、120UFA、ノーバエクセルST、W、MG、RXシリーズ、ノーバパレット各種（商品名 磷化学製）、ヒシガードCP、CP-15、UR-15、TP-10、セーフTP-10（日本化学製）、RP-120（鈴裕化学製）などが市販されているから、これをそのまま使用できる。

【0021】本発明による難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物は、例えば、慣用の添加物をさらに含有してもよく、例えば、酸化防止剤、光安定剤、金属不活性剤を含有してもよく、また必要に応じて各種充填剤、導電性粉末などを含有してもよい。

【0022】本発明による化合物のほかに添加されてもよい酸化防止剤としては、例えば、2, 6-ジターシャリーブチル-4-メチルフェノール、2-ターシャリー-4, 6-ジメチルフェノール、2, 6-ジターシャリーブチル-4-エチルフェノール、2, 6-ジターシャリーブチル-4-n-ブチルフェノール、2, 6-ジターシャリーブチル-4-イソブチルフェノール、2, 6-ジシクロペンチル-4-メチルフェノール、2-(α -メチルシクロヘキシル)-4, 6-ジメチルフェノール、2, 6-ジオクタデシル-4-メチルフェノール、2, 4, 6-トリシクロヘキシルフェノール、2, 6-ジノイル-4-メチルフェノール、2, 6-ジターシャリーブチル-4-メトキシメチルフェノール、2, 4-ジメチル-6-(1'-メチル-ウンデカ-1'-イル)-フェノール、2, 4-ジメチル-6-(1'-メチル-トリデカ-1'-イル)-フェノールおよびそれらの混合物、2, 4-ジオクチルチオメチル-6-ターシャリーブチルフェノール、2, 4-ジオクチルチオメチル-6-メチルフェノール、2, 4-ジオクチルチオメチル-6-エチルフェノール、2, 6-ジドデシルチオメチル-4-ノニルフェノールおよびそれらの混合物、2, 6-ジターシャリーブチル-4-メトキシフェ

ノール、2, 5-ジターシャリーブチルハイドロキノン、2, 5-ジターシャリーアミルハイドロキノン、2, 6-ジフェニル-4-オクタデシルオキシフェノール、2, 6-ジターシャリーブチルハイドロキノン、2, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニソール、3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニソール、3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェニルステアレート、ビス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェニル)アジペートおよびそれらの混合物、2, 4-ビス-オクチルメルカブト-6-(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニノ)-1, 3, 5-トリアジン、2-オクチルメルカブト-4, 6-ビス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニノ)-1, 3, 5-トリアジン、2-オクチルメルカブト-4, 6-ビス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェノキシ)-1, 3, 5-トリアジン、2, 4, 6-トリス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェノキシ)-1, 2, 3-トリアジン、1, 3, 5-ト里斯(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンジル)-イソシアヌレート、1, 3, 5-ト里斯(4-ターシャリーブチル-3-ヒドロキシ-2, 6-ジメチルベンジル)-イソシアヌレート、2, 4, 6-ト里斯(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェニルエチル)-1, 3, 5-トリアジン、1, 3, 5-ト里斯(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェニルプロピオニル)-ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリアジン、1, 3, 5-ト里斯(3, 5-ジシクロヘキシル-4-ヒドロキシベンジル)-イソシアヌレート等および2, 2'-メチレンビス(6-ターシャリーブチル-4-メチルフェノール)、2, 2'-メチレンビス(6-ターシャリーブチル-4-エチルフェノール)、2, 2'-エチリデンビス(4, 6-ジターシャリーブチルフェノール)、2, 2'-エチリデンビス(6-ターシャリーブチル-4-イソブチルフェノール)、4, 4'-メチレンビス(6-ターシャリーブチル-2-メチルフェノール)、1, 1-ビス(5-ターシャリーブチル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)ブタン、エチレングリコールビス[3, 3'-ビス(3'-ターシャリーブチル-4'-ヒドロキシフェニル)ブチレート]、等ならびに1, 3, 5-ト里斯(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2, 4, 6-トリメチルベンゼン、1, 4-ビス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2, 3, 5, 6-テトラメチルベンゼン、2, 4, 6-ト里斯(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンジル)-フェノール等を挙げることができる。

【0023】本発明による化合物のほかに添加されても

よい光安定剤としては、たとえば、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3', 5'-ジターシャリーブチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(5'-ターシャリーブチル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-[2'-ヒドロキシ-5'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル]ベンゾトリアゾール、2-(3', 5'-ジターシャリーブチル-2'-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-ターシャリーブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-4'-オクトキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3', 5'-ジターシャリーアミル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-[3'-ターシャリーブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2'-オクチルオキシカルボニルエチルフェニル)]-5-クロロベンゾトリアゾール等：4-ヒドロキシ-4-メトキシ-4-オクトキシ-4-デシルオキシ-4-ドデシルオキシ-4-ベンジルオキシ-4, 2', 4'-トリヒドロキシ-2'-ヒドロキシ-4, 4'-ジメトキシまたは4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシベンゾフェノン誘導体など：4-ターシャリーブチルフェニル サリシート、フェニル サリシート、オクチルフェニル サリシート、ジベンゾイルレゾルシノール、ビス(4-ターシャリーブチルベンゾイルレゾルシノール)、2, 4-ジターシャリーブチルフェニルレゾルシノール、3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンゾエート、ヘキサデシル-3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンゾエート等：エチル α -シアノ- β , β -ジオフェニルアクリレート、イソオクチル α -シアノ- β , β -ジオフェニルアクリレート、メチル α -カルボメトキシンナメート、メチル α -シアノ- β -メチル-p-メトキシンナメート等：ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)サクシネット、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス(1-オクチルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)アジペート等：4, 4'-ジオクチルオキシオキザニリド、2, 2'-ジエトキシオキシオキザニリド、2, 2'-ジオクチルオキシ-5, 5'-ジターシャリーブチルオキザニリド、2, 2'-ジドデシルオキシ-5, 5'-ジターシャリーブチルオキザニリド、2-エトキシ-2'-エチルオキザニリド、N, N'-ビス(3-ジメチルアミノプロピル)オキザニリド、2-エトキシ-5-ターシャリーブチル-2'-エトキシオキザニリド等：2, 4, 6-トリス(2-ヒドロキシ-4-

-オクチルオキシフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシフェニル)-4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジヒドロキシフェニル)-4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2, 4-ビス(2-ヒドロキシ-4-プロピルオキシフェニル)-6-(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒドロキシ-4-ドデシルオキシフェニル)-4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン等が挙げられる。

【0024】本発明における化合物のほかに添加されてもよい金属不活性化剤としては、たとえばN, N'-ジフェニルシュウ酸ジアミド、N-サルチラル-N'-サリチロイルヒドラジン、N, N'-ビス(サリチロイル)ヒドラジン、N, N'-ビス(3, 5-ジターシャリーブチル-4-ヒドロキシフェニルプロピオニル)ヒドラジン、3-サリチロイルアミノ-1, 2, 3-トリアゾール、ビス(ベンジリデン)シュウ酸ヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、N, N'-ジアセタール-アジピン酸ジヒドラジド、N, N'-ビスサリチロイルシュウ酸ジヒドラジド、N, N'-ビスサリチロイルチオプロピオン酸ジヒドラジド等が挙げられる。

【0025】本発明の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物は、各種成形品としての用途に供されるが、被膜、特に電線、ケーブル類、電気部品、機械部品、プラグ、マウント、ケーシング、カバー、外装の防火保護被膜を製造するための材料として有用である。

【0026】前記ポリオレフィン系樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体、ポリブチレン、ポリメチルペンテン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸メチル(エチル)共重合体などを挙げることができる。

【0027】ホスファゼン類と金属水酸化物の混合法としては、特に制限されず、ホスファゼン類を溶媒に溶解分散させ、そこに金属水酸化物を投入した後、溶媒を留去し乾燥する湿式法、あるいは金属水酸化物を攪拌しているところにホスファゼン類を投入する乾式法、あるいは樹脂を溶融しているところに、ホスファゼン類および金属水酸化物を投入し混練してもよい。赤磷を添加する場合は、金属水酸化物と同様に添加すればよい。

【0028】難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物の難燃性の評価

難燃性の評価は、難燃性の度合いを示す酸素指数により評価を行った。日本工業規格JIS K7201(酸素指数法による高分子材料の燃焼試験方法)に準拠。

【0029】

【実施例】以下、本発明化合物の合成例、調製例、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、これらは好ましい実施態様の例示に過ぎず、本発明はこ

これらの実施例だけに限定するものではない。

【0030】合成例1

攪拌機、還流冷却管、温度計、滴下ロートを備えたフラスコ内において、テトラヒドロフラン500gにクロロホスファゼン混合物〔一般式(1) $m=3$ のもの74.7%、 $m=4$ のもの9.9%、 $m=5$ 以上のもの11.8%、一般式(2) で示される鎖状ホスファゼン類2.6%〕30.0g(0.258unitmol)を溶解させた。一方、テトラヒドロフラン130g中でフェノール24.3g(0.258mol)と60%水素化ナトリウム10.3g(0.258mol)を室温下で反応させ、ナトリウムフェノラートを生成させ、得られたナトリウムフェノラートを前記フラスコ内に室温下で滴下し、滴下終了後還流下で5時間反応させた。次に、室温まで冷却後、28%ナトリウムメチラートメタノール溶液52.3g(0.271mol)を反応系に室温下で滴下し、滴下終了後還流下で10時間反応させた。次に、前記反応混合物中の溶媒を加熱減圧して除去し、トルエン300mLを加えた後、水100mLで3回洗浄し、トルエン層のみを回収し、トルエンを減圧下で除去してアルコキシフェノキシホスファゼン類41.0g(収率93.2%)を得た。

【0031】合成例2

合成例1と同様の条件でクロロホスファゼン混合物〔一般式(1) $m=3$ のもの74.7%、 $m=4$ のもの9.9%、 $m=5$ 以上のもの11.8%、一般式(2) で示される鎖状ホスファゼン類2.6%〕の代わりにヘキサクロロホスファゼンを使用し合成を行った。その結果、アルコキシフェノキシホスファゼン類41.4g(収率94.0%)を得た。

【0032】合成例3

攪拌機、還流冷却管、温度計、滴下ロートを備えたフラスコ内において、テトラヒドロフラン500gにヘキサクロロホスファゼン30.0g(0.086mol)を溶解させた。一方、テトラヒドロフラン130g中でフェノール53.4g(0.568mol)と60%水素化ナトリウム22.7g(0.568mol)を室温下で反応させ、ナトリウムフェノラートを生成させ、得られたナトリウムフェノラートを前記フラスコ内に室温下で滴下し、滴下終了後24時間加熱攪拌を続ける。反応終了後、冷却し、不溶物をろ別した後、ろ液を濃縮するとヘキサフェノキシホスファゼン(アルコキシ基を含有していない)56.0g(収率94.0%)を得た。

【0033】合成例4

合成例3と同様の条件でヘキサクロロホスファゼンの代わりにクロロホスファゼン混合物〔一般式(1) $m=3$ のもの74.7%、 $m=4$ のもの9.9%、 $m=5$ 以上のもの11.8%、一般式(2) で示される鎖状ホスファゼン類2.6%〕を使用し合成を行った。その結果、ワックス状のフェノキシホスファゼン混合物(アルコキ

シ基を含有していない)55.8g(収率93.6%)を得た。

【0034】調製例1

アルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムの調製。500mLの丸底フラスコに250mLのアセトンを加えた後、合成例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物(5.0g)を加え、室温で攪拌した。アルコキシフェノキシホスファゼン混合物が完全に溶解したら、攪拌しつつ水酸化マグネシウム(95.0g)を少量ずつ加えた。加え終わってから30分間攪拌を続ける。アセトンを回収し粉末状固体物を40°Cで真空乾燥してアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムを得た。

【0035】調製例2

調製例1と同様の方法で、合成例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物の代わりに合成例2で得られたアルコキシフェノキシホスファゼンを用いてアルコキシフェノキシホスファゼン含有水酸化マグネシウムを得た。

【0036】調製例3～4

調製例1と同様の方法で、合成例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物の代わりに合成例3および4で得られたフェノキシホスファゼン(アルコキシ基を含有しない)を用いてそれぞれのホスファゼン含有水酸化マグネシウムを得た。

【0037】調製例5

調製例1と同様の方法で、合成例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物の代わりにn-プロポキシホスファゼンオリゴマー(アリールオキシ基を含有していない)(大塚化学製)を用いてn-プロポキシホスファゼンオリゴマー含有水酸化マグネシウムを得た。

【0038】調製例6

アルコキシフェノキシホスファゼン混合物および赤燐含有水酸化マグネシウムの調製。500mLの丸底フラスコに250mLのアセトンを加えた後、合成例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物(4.0g)を加え、室温で攪拌した。アルコキシフェノキシホスファゼン混合物が完全に溶解したら赤燐(1.0g)を加え、攪拌しつつ水酸化マグネシウム(95.0g)を少量ずつ加えた。加え終わってから30分間攪拌を続ける。アセトンを回収し粉末状固体物を40°Cで真空乾燥してアルコキシフェノキシホスファゼン混合物および赤燐含有水酸化マグネシウムを得た。

【0039】実施例1

前記調製例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウム33.3重量%、ポリオレフィン系樹脂としてのポリプロピレン66.7重量%をミキサーに挿入し、180°Cで混練した。得られた混合物を用いて圧縮成形機(185°C、3分間)で成形し得られたシートを使用して難燃性の評価を行った。

その結果を表1に示す。

【0040】実施例2

実施例1と同様の操作で調製例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムの代わりに調製例2で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムを使用し難燃性の評価を行った。その結果を表1に示す。

【0041】比較例1～3

前記調製例3、4および5で得られたホスファゼン含有水酸化マグネシウム50.0重量%、ポリオレフィン系樹脂としてのポリプロピレン50.0重量%をミキサーに挿入し、180°Cで混練した。得られた混合物を用いて圧縮成形機（185°C、3分間）で成形し得られたシートを使用して難燃性の評価を行った。その結果を表1に示す。実施例1と同様の操作で調製例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムの代わりに調製例3で得られたヘキサフェノキシホスファゼン含有水酸化マグネシウムを使用し難燃性の評価を行った。その結果を表1に示す。

【0042】実施例3

実施例1と同様の操作で調製例1で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物含有水酸化マグネシウムの代わりに調製例6で得られたアルコキシフェノキシホスファゼン混合物および赤焼含有水酸化マグネシウムを使用し難燃性の評価を行った。その結果を表1に示す。

【0043】

【表1】

難燃性の評価結果

	酸素指数
実施例1	30.8
実施例2	31.1
比較例1	28.8
比較例2	28.5
比較例3	27.9
実施例3	33.0

【0044】

【効果】（1）本発明により新規な難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物を提供できた。

（2）本発明の難燃性ポリオレフィン系樹脂組成物は、加熱されたときあるいは燃焼したときハロゲン系ガスを発生する事がないので、環境にやさしく、また電気特性を悪化させることがない。

（3）本発明の組成物は、ハロゲンを発生することのない無機難燃剤のみを用いたものに比べて軽量であり、樹脂分が多いことに伴って、その機械的強度も大きい。

（4）アルコキシ基とアリールオキシ基の両方を含有するホスファゼンを用いた方が、一方のみを含有するホスファゼンより難燃性の効果が高い。

フロントページの続き

(51) Int.CI.⁷ 識別記号

C08K 9/10
H01B 3/00
3/44

F I (参考)

C08K 9/10
H01B 3/00
3/44

A
F
G
M
P
B

7/295

//(C08L 23/02
85:02)

7/34

(72) 発明者 西松 雅之

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3
号 ケミプロ化成株式会社内

(72) 発明者 林 秀樹

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3
号 ケミプロ化成株式会社内

(72) 発明者 大前 吉則

兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3
号 ケミプロ化成株式会社内

Fターム(参考) 4J002 BB031 BB061 BB071 BB121
BB151 BB171 BF031 CQ012
CQ013 DA059 DE077 DE087
DE107 DE147 EW156 EW158
FB287 FD010 FD040 FD070
FD110 FD132 FD133 FD136
FD137 FD138 FD139 GM00
GQ01
4J030 CA01 CB55 CG04 CG22
5G303 AA06 AA07 AB20 BA12 CA11
5G305 AA02 AA14 AB15 AB25 AB35
AB40 BA26 CA01 CA04 CA07
CB23 CC03 CD13
5G315 CA03 CB02 CC08 CD02 CD14
CD17